

第51回応用物理学関係連合講演会シンポジウム

「光設計 - 最新のトピックスより - 」

(日本光学会光設計研究グループ企画)

【日時】2004年3月29日(月) 13:00~16:00

【場所】東京工科大学(〒192-0982 東京都八王子市片倉町1404-1)

プログラム

- | | |
|-------|--|
| 13:00 | 1. フッ化物ナノ粒子膜による高性能光学薄膜の作製
村田剛氏、石沢均氏、元山いづみ氏、田中彰氏(ニコン) |
| 13:40 | 2. CCDの基礎と動向
黒田隆男氏(松下電器産業) |
| 14:20 | 休憩 |
| 14:40 | 3. 2D/3D Displays
Grant Bourhill氏(Sharp Laboratories of Europe) |
| 15:20 | 4. デジタルSLRカメラのファインダー
阿部哲也氏(ペンタックス) |

【主催】 応用物理学会

【企画】 日本光学会 光設計研究グループ [代表 丸山 晃一(ペンタックス)]

【ホームページ】 <http://www.opticsdesign.gr.jp/>

【参加費】 第51回応用物理学関係連合講演会に参加される方は、自由に聴講いただけます。

【事前申込】 不要です。直接会場においでください。

【問合せ先】(株)ニコン 映像C 第二設計部第二設計課 芝山 敦史

〒140-8601 東京都品川区西大井 1-6-3

TEL 03-3773-6200, FAX 03-3773-1208

E-mail shibayama.a@nikon.co.jp